

PCT/FR 20 0 4 / 0 0 1 6 7 7

REC'D 04 OCT 2004

WIPO

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIEI

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> 0 9 JUIL. 2004 Fait à Paris, le

> > Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

> > > **Martine PLANCHE**

OCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA **RÈGLE 17.1.a) OU b)**

INSTITUT

26 bls, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone: 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

REMISE DES PIÈCES Réservé à l'INPI		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire pp 540 @ W/		
DATE		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE		
3 JUIL 2003		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
. 38 INP! GRENOBLE N° D'ENREGISTREMENT		Cabinet Hecké		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0308134	4 .	World Trade Center - Europole		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE - 3 JUIL. 20		5, place Robert Schuman		
		BP 1537		
Vos références pour ce dossier PA18 (facultatif)	05FR	38025 Grenoble Cedex 1		
Confirmation d'un dépôt par télécopie	□ N° attribué pa			
NATURE DE LA DEMANDE		l'INPI à la télécopie		
Demande de brevet	Cochez l'une des 4 cases sulvantes			
Demande de certificat d'utilité	•	The second flat and the second		
Demande divisionnaire				
Demande de brevet initia	le N°			
ou demande de certificat d'utilité initia	1	Date		
Transformation d'une demande de		Date		
brevet européen Demande de brevet initial		The second secon		
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères	e Nº	Date		
déformable	30	comportant un support de mémoire		
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation			
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation Date			
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation Date Pays ou organisation	N°		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date			
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation Date Pays ou organisation	N₀ N∘		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date	No No		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Date S'il y a d'autr	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale □ Personne physique		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez ('une des 2 cases) Nom	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale □ Personne physique		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez ('une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo	N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique e Caractère scientifique, technique et industriel		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez ('une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile Rue	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez ('une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo Commissariat Etablissement Public d	N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique e Caractère scientifique, technique et industriel		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile Rue	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo	N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique e Caractère scientifique, technique et industriel		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Code postal et ville	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo Commissariat Etablissement Public d 31- 33 rue de	N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique e Caractère scientifique, technique et industriel		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez ('une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Code postal et ville Pays Nationalité	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo Commissariat Etablissement Public d	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique e Caractère scientifique, technique et industriel la Fédération		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Rue Ou Siège Code postal et ville Pays Nationalité N° de téléphone (facultatif)	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo Commissariat Etablissement Public d 31- 33 rue de	N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique e Caractère scientifique, technique et industriel		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE DEMANDEUR (Cochez ('une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Code postal et ville Pays Nationalité	Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date S'il y a d'autr Personne mo Commissariat Etablissement Public d 31- 33 rue de 75752 Paris française	N° N° N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» rale Personne physique à l'Energie Atomique e Caractère scientifique, technique et industriel la Fédération		



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2

BR2

		Réservé à l'INPI	 		4		
REMIS DATE	E DES PIÈCES						
LIEU	3 JUIL			1			
		RENOBLE		1			
	ENREGISTREMENT NAL ATTRIBUÉ PAR L'	.ma 030813	34		PA1805FR		
						DB 540 W / 21050	
	MANDATAIRE	. (s'il y a lieu)		· · · .	· · <u>,</u> .:		
	Nom) e consenience e se de desente est		Hecké	er e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Jouvray	
	Prénom			Gérard Marie-Andrée			
	Cabinet ou Soc	iété		Cahinet Hecké (S.A.)			
		. , ,		Cabinet Hecké (S.A.)			
		permanent et/ou		İ		·	
	de lien contrac	tuel:			_		
İ		Rue	1	World Trade Center - Europole			
ĺ	Adresse	dresse		5, place Robert Schuman - BP 1537			
		Code postal et ville		38025 Grenoble Cedex			
İ		Pays	1	France			
	N° de téléphor			04 76 84 95 45			
1	N° de télécopie (facultatif)			04 76 84 95 48			
		onique (facultatif)		hecke@dial.oleane.com			
2	7 INVENTEUR (S)			Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques			
	Les demandeurs et les inventeurs			☐ Oui			
	sont les mêmes personnes			Mon: Dans	ce cas remplir le formul	laire de Désignation d'inventeur(s)	
8	8 RAPPORT DE RECHERCHE			Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)			
Établissement immédiat			•				
<u></u>	ou établissement différé		différé				
	Paiement échelonné de la redevance		,	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt			
	_	en deux versements)	. I	Oui Non			
	RÉDUCTION			Uniquement pour les personnes physiques			
	DES REDEVA	NCES		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de lu			
<u></u>				décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG			
10	SÉQUENCES ET/OU D'ACI	DE NUCLEOTIDES DES AMINÉS		☐ Cochez la case	ase si la description contient une liste de séquences		
	Le support éle	ctronique de données e	est joint				
	La déclaration	de conformité de la lis	ste de				
	séquences su support électr	ir support papier ave onique de données est	c le li iointe				
-		utilisé l'Imprimé «Su					
		ombre de pages join		ĺ			
SIGNATURE DU DEMANDEUR						VISA DE LA PRÉFECTURE	
			ard Hecké		OU DE L'INPI		
(Nom et qualité du signataire) CPI			CPI	95-1201			
	N.A.						
			ie Andrée Jouvray				
			CPI	d1-0410		~ ♥ .	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Dispositif d'enregistrement de données comportant un support de mémoire déformable

Domaine technique de l'invention

5

L'invention concerne un dispositif d'enregistrement de données comportant un réseau de micro-pointes, de dimension d'apex nanométrique, disposé dans un plan face à un support de mémoire.

10

15

État de la technique

L'enregistrement de données, aussi bien dans le domaine de l'informatique que dans le domaine des multimédias, doit répondre à un besoin croissant de capacité. Différentes techniques ont été développées, allant du disque dur magnétique au DVD utilisant l'optique et des matériaux à changement de phase. Quelle que soit la technique d'enregistrement utilisée, on cherche toujours à réduire la taille des points mémoires (bits) et l'accroissement de la capacité d'enregistrement passe par une augmentation de la densité de stockage.

20

25

Récemment, de très grandes capacités de stockage, de l'ordre du Térabit/cm², ont été obtenues en mettant en œuvre des micro-pointes du type utilisées dans le domaine de la microscopie à effet de pointe (« The Millipede – More than one thousands tips for future AFM data storage », P. Vettiger et al., IBM J. RES. Develop., vol.44, n° 3, mai 2000, p.323-340 et « Fabrication of microprobe array with sub-100nm nano-heater for nanometric thermal imaging and data storage », Dong-Weon Lee et al., Technical Digest, MEMS 2001, 14th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical, Systems (Cat.

.

N°01CH37090), IEEE, Piscataway, NJ, USA, 2001, p.204-207). La haute densité est obtenue par localisation des bits au moyen de micro-pointes dont l'apex est de dimension nanométrique. Les micro-pointes sont, de préférence, disposées en réseau bidimensionnel, avec un accès parallèle aux données, ce qui permet d'atteindre d'excellentes performances en ce qui concerne le débit. Un actionneur unique, qui peut être électromécanique, permet un déplacement relatif monolithique de l'ensemble du réseau de micro-pointes par rapport à la surface du média constituant le support de mémoire.

5

Dans un tel dispositif d'enregistrement de données, avec effet de pointes, il est nécessaire de garantir un parfait contact de toutes les pointes avec le support de mémoire. Pour des raisons de complexité du système, il n'est pas envisageable de contrôler la position de chaque micro-pointe individuellement. Or, les micro-pointes sont fabriquées de manière collective, par des techniques dérivées de celles de la microélectronique, et il reste toujours une dispersion, due à la fabrication, de la hauteur des micro-pointes. Bien que cette dispersion soit minime, typiquement de l'ordre de 100nm, la plus longue des micro-pointes d'un réseau appuie plus que les autres sur le support de mémoire.

Pour surmonter cette difficulté, chaque micro-pointe est portée en porte-à-faux par une extrémité d'un cantilever, de manière analogue aux réseaux de micro-pointes utilisés en microscopie à sonde locale. La souplesse du cantilever permet alors d'absorber la contrainte d'un appui.

Cependant, les forces d'appui des micro-pointes sur le support de mémoire ne doivent pas excéder une valeur de l'ordre de 100nN par exemple, de manière à ne pas endommager le support de mémoire. En effet, la surface de contact d'une micro-pointe avec le support de mémoire étant minuscule, la pression est importante. Les cantilevers doivent donc être très souples pour absorber la

dispersion de hauteur des micro-pointes. À titre d'exemple, des cantilevers ayant une raideur de l'ordre de 1N/m, 100µm de longueur, quelques dizaines de µm de largeur et quelques µm d'épaisseur, ont été développés. Il est difficile d'envisager des cantilevers plus souples. En effet, leurs dimensions sont difficiles à maîtriser en raison de leur grande longueur vis-à-vis de leur faible largeur et/ou épaisseur. De plus, la précision de positionnement des pointes en regard de la surface du support de mémoire s'en ressentirait, limitant ainsi la densité de la mémoire.

10

15

5

Objet de l'invention

L'invention a pour but un dispositif d'enregistrement de données ne présentant pas les inconvénients ci-dessus et permettant plus particulièrement d'ignorer la dispersion dans la hauteur des micro-pointes.

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le support de mémoire est constitué par un empilement de couches minces comportant au moins une couche mémoire déformable déposée sur un substrat.

20

25

Dans un mode particulier de réalisation, la couche mémoire est déposée sur une couche souple, déposée sur le substrat.

Selon un développement de l'invention, le support de mémoire comporte une couche d'interface avec les micro-pointes, recouvrant la couche mémoire.



Description sommaire des dessins

5

15

20

25

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés au dessin annexé, dans lequel la figure unique illustre un mode de réalisation particulier d'un support de mémoire d'un dispositif selon l'invention.

10 Description d'un mode particulier de réalisation.

Le support de mémoire 1 selon l'invention est un support de mémoire déformable, absorbant la dispersion de hauteur des micro-pointes. Il est constitué par un empilement de couches minces comportant au moins une couche mémoire déformable déposée sur un substrat 4.

La couche mémoire déformable peut être constituée par une couche mémoire souple ou, comme représenté sur la figure, par un empilement d'une couche mémoire 2 et d'une couche souple 3, cette dernière étant déposée sur le substrat 4. Une couche 5, d'interface avec les micro-pointes 6, peut recouvrir la couche mémoire 2. L'appui d'une micro-pointe 6 sur le support de mémoire 1 se traduit alors par une déformation progressive de l'empilement, jusqu'à la couche souple 3. Cette déformation progressive est fonction de la dureté et de l'épaisseur des différentes couches. La constitution et l'épaisseur des différentes couches de l'empilement sont adaptées aux fonctionnalités recherchées et, en particulier, au mode d'enregistrement choisi (thermique, électrique).

La couche souple 3 peut être constituée par une couche de polymère. À titre d'exemple, elle peut être constituée par de la résine photosensible, notamment

de la résine photosensible utilisée en microélectronique dans les procédés de détachement de type "liftoff". Elle peut également être constituée par une colle de dureté contrôlée ou par une couche de silicone élastomère de type PDMS. La couche souple 3 est, de préférence, déposée sur le substrat 4 par dépôt tournette ("spin coating") ou par projection ("spray"). Son épaisseur dépend de la souplesse recherchée et peut, par exemple, être de l'ordre de quelques micromètres ou même moins si nécessaire.

5

10

15

20

25

Le substrat 4 peut être en silicium ou en matière plastique, éventuellement souple, par exemple en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Dans ce cas, sa souplesse peut contribuer à la souplesse de l'empilement constituant le support de mémoire 1 et son épaisseur peut être réduite à moins d'un millimètre.

La constitution de la couche mémoire 2 dépend du processus d'enregistrement des données choisi. Cette couche peut notamment être en polymère ou en matériau à changement de phase, isolant ou conducteur. Dans tous les cas, la couche mémoire doit être aussi fine que possible pour conserver la souplesse requise du support de mémoire. Elle a ainsi généralement une épaisseur inférieure au micromètre. Elle peut, par exemple, être déposée par PVD, par exemple par pulvérisation cathodique, par PECVD ou par dépôt tournette sur la couche souple 3.

Si le processus d'écriture choisi est un processus d'écriture électrique, il peut être nécessaire de rendre conductrice la couche souple 3. Ceci peut notamment être réalisé par le choix d'un matériau polymère conducteur, par l'addition d'un additif dans le matériau initialement isolant ou par interposition d'une couche conductrice additionnelle (non représentée) entre la couche mémoire 2 et la couche souple 3. Une telle couche conductrice additionnelle peut, par exemple,

être une couche de carbone, de nature adaptée à la conduction, et de faible épaisseur (quelques dizaines de nanomètres).

La constitution de la couche d'interface 5 est destinée à faciliter l'interaction des micro-pointes 6 et du support de mémoire. À titre d'exemple, la couche d'interface 5 peut être en carbone, en polymère, ... Quelle que soit sa nature, elle devra être aussi fine que possible pour ne pas rigidifier le support de mémoire 1.

5

Revendications

5

15

20

- 1. Dispositif d'enregistrement de données comportant un réseau de micropointes (6), de dimension d'apex nanométrique, disposé dans un plan face à un support de mémoire (1), dispositif caractérisé en ce que le support de mémoire (1) est constitué par un empilement de couches minces comportant au moins une couche mémoire déformable (2) déposée sur un substrat (4).
- 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche mémoire(2) est déposée sur une couche souple (3), déposée sur le substrat (4).
 - 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en polymère.
 - 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en résine photosensible.
 - 5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche souple(3) est une colle de dureté contrôlée.
 - 6. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en silicone élastomère.
- 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que la couche souple (3) a une épaisseur de l'ordre de quelques micromètres.
 - 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que la couche souple (3) est conductrice.

- 9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte une couche conductrice additionnelle entre la couche mémoire (2) et la couche souple (3).
- 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la couche mémoire (2) a une épaisseur inférieure au micromètre.
- 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte une couche (5) d'interface avec les micro-pointes (6), 10 recouvrant la couche mémoire (2).

5

15

- 12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le substrat (4) est en silicium.
- 13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le substrat (4) est en matière plastique, de moins d'un millimètre d'épaisseur.

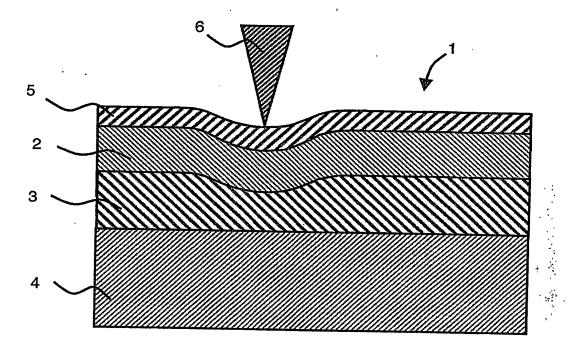


Figure unique



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS 26 bis, rue de Saint Pétersbourg DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/ 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Vos références pour ce dossier (facultatif) DB 113 @ W / 270601 PA1805FR N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 030813 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dispositif d'enregistrement de données comportant un support de mémoire LE(S) DEMANDEUR(S): Commissariat à l'Energie Atomique DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): Nom Gidon **Prénoms** Serge 8, Le Petit Bois Rue Adresse Code postal et ville 38140 La Murette Société d'appartenance (facultatif) 2 Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) S Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) Gérard Hecké **OU DU MANDATAIRE** Marie-Andrée Jouvray CPI 95-1201 (Nom et qualité du signataire) CPI 01-0410

PCT/FR2004/001677